スクッテルダイトCoSb3の電子構造と輸送特性

○阿武宏明*,橋國克明

山陽小野田市立山口東京理科大学,756-0884 山口県山陽小野田市大学通1-1-1

Electronic Structure and Transport Properties of Skutterudite CoSb₃

Hiroaki ANNO and Katsuaki HASHIKUNI

Sanyo-Onoda City University, 1-1-1 Daigakudori, Sanyo-Onoda, 756-0884 Japan * E-mail: anno@rs.socu.ac.jp

Abstract

We report on the electronic structure and electronic transport properties of skutterudite $CoSb_3$ based on density functional theory utilizing the nonequilibrium Green's function method. $CoSb_3$ has a non-parabolic (linear) dispersion relation near the top of the valence band, and the hole effective mass is much smaller than the electron effective mass. This is the reason for the characteristic property that hole mobility is higher than electron mobility. This is completely different from that of ordinary semiconductors. The four-membered ring of Sb, which is one of the features in the crystal structure, is important in relation to the electronic structure and electronic properties. The relation of these crystal structure features to the electron transport properties is discussed. Then, the optimization of thermoelectric properties is discussed based on the chemical potential dependence of thermoelectric properties.

キーワード:スクッテルダイト, CoSb₃, 密度汎関数理論, 非平衡グリーン関数法, 電子構造, 非放物線分散関係, 熱電特性 Keywords:Skutterudite, CoSb₃, density functional theory, nonequilibrium Green's function method, electronic structure, non-parabolic dispersion relation, thermoelectric properties

1.はじめに

熱電発電は、半導体のゼーベック効果を利用して、産業 プロセス排熱、運輸排熱、LNG冷熱、自然熱など様々な未 利用熱を電気エネルギーへ直接変換する技術である。 カーボンニュートラルの実現に向けて新エネルギーや再生 可能エネルギーと共に省エネルギー技術の重要性が認識 されている¹⁾。その対策技術の一つとして熱電発電への期 待が高まっている。熱電発電の変換効率は素子材料の熱 電特性に左右され、無次元熱電性能指数 $ZT = S^2 \sigma T/\kappa が$ 高いことが望ましい。ここで、Sはゼーベック係数、のは電気 伝導率、Kは熱伝導率、Tは絶対温度である。さらに高い発 電出力を得るには材料の出力因子(電力因子) $PF = S^2 \sigma が$ 高いことが望ましい。

スクッテルダイトMX₃(M=Co, Rh, Ir; X=P, As, Sb) が熱 電材料として注目されている。その中でもCoSb₃は比較的 高いZTが報告されており,種々の元素置換や元素充填の 研究が報告されている²⁻⁷⁾。スクッテルダイトCoSb₃の結晶 構造⁸⁾をFig.1に示す。スクッテルダイトたるB₃の結晶 構造⁸⁾をFig.1に示す。スクッテルダイト結晶構造は,体心立 方格子(空間群No. 204, Im³)に属し,8つのCoの副立方 格子内の6つにSbの4員環(Sb₄)が収まっている。隣り合う Sb₄員環は互いにその面が直行して配置している(Fig.1 (a) 参照)。Coの周りは最隣接のSbが6配位しており,Sbからな る八面体構造が歪んで配置した構造となっている(Fig.1 (b)参照)。

第一原理計算によるCoSb₃電子構造および熱電特性が 調査されている⁹⁻¹²⁾。本研究室ではこれまでにM=Ni, Pd, Pt置換⁶⁾やYb充填^{13,14)}について実験研究を報告している。 CoSb₃の熱電性能を向上させるためには,結晶構造と電子 構造および熱電特性との関連の詳細を解明し,その知見 を深めることが大切である。

近年,バルク材料の物性の理解ならびにナノ構造を導入 した材料系の輸送特性の計算において非平衡グリーン関 数(NEGF: Non-Equilibrium Green's Function)法を活用し た密度汎関数理論(DFT: Density Functional Theory)に 基づく計算(DFT+NEGF)が有力な手法となっている¹⁵⁻¹⁹。 これによりキャリアの輸送特性に関する特徴を構造と関連 させて微視的に捉えることが容易になり物性解析に有益 であると考えられる。しかし, CoSb₃についてDFT+NEGFに 基づく研究の報告はほとんどない。

そこで本研究では、CoSb₃の熱電材料としての構造の特徴を把握し最適化の知見を得ることを目的とし、 DFT+NEGF 法によりCoSb₃の電子構造および熱電輸送特性について調査した。



Fig. 1. Crystal structure of CoSb₃.

2. 理論および計算方法

CoSb₃の電子構造および電子輸送特性の計算は, QuantumATK_T-2022.03-SP1パッケージを使用した¹⁹⁾。本 研究では, DFT計算による構造最適化により決定した格 子定数*a*=0.910491 nmを使用した。

計算条件の設定は以下のようにした。擬ポテンシャル (Pseudopotential): Pseudo Dojo, 基底関数系(Basis set): Medium,交換相関ポテンシャル(Exchange correlation): 一般化勾配近似(GGA: Generalized Gradient Approximation), k点サンプリング数: 11×11×11(電子構造 計算の場合), 24×24×24(状態密度計算の場合), 11×11×104(デバイス構造計算の場合), 30×30(電子輸送 係数計算の場合)。

Fig. 2にDFT+NEGF法による電子輸送係数の計算で用いたデバイス構造を示す。デバイス構造の中央領域はCoSb₃単位格子×5の構造,左右の電極はそれぞれCoSb₃単位格子×1の構造とした。このデバイス構造に対してLandauerの電子輸送の理論に基づいて電子輸送特性が次の関係式から計算される^{18,19}。



Fig. 2. Device structure for electron transmission calculation by DFT+NEGF.

電流 I:

$$I = \frac{2e}{h} \int_{-\infty}^{\infty} d\varepsilon \zeta(\varepsilon) \times$$

$$[f_{FD}(\varepsilon,\mu_R,T_R) - f_{FD}(\varepsilon,\mu_L,T_L)] \quad (1)$$

ここで、eは素電荷、hはプランク定数、 $\zeta(\varepsilon)$ はエネルギー ε における電子輸送係数、 f_{FD} は左右電極におけるフェル ミ・ディラック統計分布関数、 $\mu_L \ge \mu_R$ はそれぞれ左右電 極の化学ポテンシャル、 $T_L \ge T_R$ はそれぞれ左右電極の温度 である。

ゼーベック係数S:

$$S = -\frac{dV}{dT}\Big|_{I=0} = -\frac{1}{eT}\frac{K_1}{K_0}$$
(2)

電気コンダクタンスG:

$$G = \frac{dI}{dV}\Big|_{dT=0} = e^2 K_0 \tag{3}$$

電子熱コンダクタンスK_:

$$K_e = \frac{dI_Q}{dT}\Big|_{I=0} = -\frac{1}{T}\left(K_2 - \frac{K_1^2}{K_0}\right)$$
(4)

ここで、 $I_o = dQ/dt$ は熱流量、 K_n は次式で与えられる。

$$K_{n} = \frac{2}{h} \int_{-\infty}^{\infty} \zeta(\varepsilon) (\varepsilon - \mu)^{n} \times \left(-\frac{\delta f_{FD}(\varepsilon, \mu, T)}{\delta \varepsilon} \right) d\varepsilon$$

本研究では、これらの熱電輸送係数から、熱電性能の指標の一つである出力因子 $PF'=S^{\alpha}G$ および熱電性能指数 $Z_{o}T = S^{\alpha}GT/K_{o}(7 \pi / 2 \vee 成 G)K_{ph} \varepsilon K_{ph} = 0$ とした場合)を見積もった。

3.結果と考察

Fig. 3はCoSb₃の電子構造の計算結果を示す。CoSb₃では 価電子帯と伝導帯が形成され、エネルギーギャップ E_g (0.128 eV)が開いている。基本的な電子構造の特徴は、CoSb₃の DFT計算の先行研究⁹⁻¹¹⁾およびKurmaevら¹²⁾のDFT計算お よびX線光電子分光実験の結果と類似している。

フェルミエネルギー $E_{\rm F}(E=0)$ がエネルギーギャップの中にあり、CoSb₃は真性半導体の特性をもつと推測される。価電子帯の頂上および伝導帯の底はГ点にある。特徴的な点は、伝導帯の底付近は放物線に近い分散関係であるのに対して、価電子帯の頂上付近の分散関係は非放物線である。2バンドKaneモデル^{10,11,20}によると非放物線バンドのエネルギー $\varepsilon(k)$ と波数kは次の分散関係式で扱うことができる。



Fig. 3. Band structure and Brillouin zone of CoSb₃.

$$\frac{\hbar^2 k^2}{2m^*} = \varepsilon(k) \left(1 + \frac{\varepsilon(k)}{E_g} \right) \tag{6}$$

ここで,m*はバンド端の有効質量で E_s はエネルギー ギャップである。

Kaneモデルに基づくm*と E_g によるフィットの結果をFig.4に示す。DFTの分散関係(プロット:〇, ◇, □) とKaneモデルのフィット(曲線)はよく一致した。なお、フィットによる E_g は0.085 eVであった。

このフィットから求められた価電子帯頂上のバンド(No. 171)のΓ点における有効質量*m*/m*₀をTabel 1に示す。さら に、伝導帯底のバンド(No.172, No173, No174)のΓ点におけ る有効質量も比較のため示している。伝導帯の有効質量は 通常の関係*m*=1/(∂²E(k)/∂k²*)に基づいて算出した。これより 価電子帯頂上付近の有効質量が非常に小さいことが明ら かとなった。一方、伝導帯底は軽い電子と重い電子が縮退し たバンドであることが明らかとなった。したがって多谷効果 によりn型のゼーベック係数が大きいことが期待される。



Fig. 4. The nonparabolic valence band of $CoSb_3$ and the fitted Kane model band.

| Table 1. Effective mass of Γ po | oint. |
|---------------------------------|-------|
|---------------------------------|-------|

| Band No | m^{*}/m_{0} | <i>k</i> -point -> Direction |
|---------|---------------|------------------------------|
| 174 | 0.238 | $\Gamma \longrightarrow H$ |
| | 0.238 | $\Gamma \rightarrow N$ |
| | 0.038 | $\Gamma \rightarrow P$ |
| 173 | 0.034 | $\Gamma \longrightarrow H$ |
| | 0.034 | $\Gamma \rightarrow N$ |
| | 0.189 | $\Gamma \rightarrow P$ |
| 172 | 0.373 | $\Gamma \longrightarrow H$ |
| | 0.373 | $\Gamma \rightarrow N$ |
| | 0.189 | $\Gamma \rightarrow P$ |
| 171 | -0.037 | $\Gamma \longrightarrow H$ |
| | -0.030 | $\Gamma \rightarrow N$ |
| | -0.028 | Γ -> P |

Fig. 5はCoSb₃の状態密度(DOS)を示す。バンド端近傍 におけるDOSの立ち上がりは,非放物線バンドの影響で 伝導帯端よりも価電子帯端の方が緩やかである。



Fig. 5. Density of states for CoSb₃.





CoSb₃を構成する各元素の軌道成分のバンド端近傍に おけるDOSへの寄与をFig.6に示す。価電子帯の頂上付近 はSbのp軌道からの寄与が大きく,伝導帯の底付近はCo のd軌道とSbのp軌道の寄与が大きいことが確認できる。 Llunellら²¹⁾のCoP₂のヒュッケル強結合近似計算に基づく 考察によるとPの4員環とCoとの間(P₄-Co)の相互作用 (π結合軌道/反結合軌道)が重要な化学結合の特徴 (よって電子構造の特徴)であると報告されている。本研究 のDFTの電子構造計算の結果も同様にSb₄-Coの相互作 用が重要な特徴と考えられる。この点に関してさらに議論 するために,局所状態密度(Local density of states: LDOS)を調査した結果をFig.7に示す。価電子帯の頂上 付近でDOSが高いエネルギー位置(1例としてE=-0.55 eV)におけるCo原子中心とする2DマップおよびSb原子を 中心とする2Dマップである。これより状態密度は特にCo 原子周辺で高く, Co原子からSb原子の方向に高いことが 確認できる。そして、Sb原子-Sb原子の周辺の状態密度も 高いことが確認できる。したがって、CoSb,において4員環 Sb₄-Coの相互作用(化学結合)はキャリアの輸送特性に 影響を及ぼす重要な特徴であると推察される。Fig.8に示 すように, デバイス構造の電子輸送係数の局所分布におい てもSb₄-Coの方向で強度が高く、キャリアがSb₄-Coのパ スで透過することを示唆している。





Fig. 8. Eigenstates of transmission in (0, Y, Z) plane for CoSb₃.

Figs. 9–13は、それぞれ $CoSb_3$ のゼーベック係数S、電気 コンダクタンスG、電子熱コンダクタンス K_3 、出力因子 $PF'=S^2G$,および熱電性能指数 Z_cT の化学ポテンシャルE 依存性を示す。室温におけるエネルギー $E = O(E_F)$ におい て $S = -136 \mu$ VK⁻¹, $G = 99.7 \times 10^{-3} \mu$ S, $K_c = 5.93 \times 10^{-3}$ nWK⁻¹, $S^2G = 1.83 \times 10^{-3}$ pWK⁻²,および $Z_cT = 0.0928$ であった。

Fig. 9よりCoSb₃のゼーベック係数は室温においてp型領域では最大で174 μ VK⁻¹(E = -0.050 eV), n型領域で最大(大きさ)で-355 μ VK⁻¹(E = 0.035 eV)である。p型領域よりn型領域の方がゼーベック係数(大きさ)が高い。これは前述のように価電子帯の頂上付近は非放物線バンドで有効質量が小さく状態密度が緩やかに増加することに対して, 伝導帯の底付近は有効質量が大きく複数のバンドが縮退しており状態密度の増加が比較的急峻であること, つまり多谷効果があることに起因すると考えられる。



Fig. 10. Electrical conductance as a function of chemical potential for CoSb₃.

Fig.10およびFig.11より, エネルギーギャップに相当する 領域 ($E_v = -0.0449 \text{ eV}, E_c = 0.0832 \text{ eV}$) では $G \circ K_c \circ K_c$ いが価電子帯や伝導帯の領域で増加することが確認でき る。Gの増加に伴いK_eはウィーデマン・フランツ則に従って 増加していることが確認できる。





Fig. 12より, p型で出力因子が最大となる化学ポテン シャルは $E = -0.48 \text{ eV} \overline{c} S^2 G = 0.797 \text{ pWK}^{-2} \overline{c} \overline{b} \delta_o$ 同様 にn型では $E = 0.265 \text{ eV} \overline{c} S^2 G = 0.600 \text{ pWK}^{-2} \overline{c} \overline{b} \delta_o$



Fig. 12. Power factor S^2G as a function of chemical potential for $CoSb_3$.

Fig. 13より, p型で Z_cT が最大となる化学ポテンシャルは $E = -0.075 \text{ eV} \tilde{C} Z_cT = 0.873 \tilde{C} \delta c_c \, 同様にn型では E = 0.060 \text{ eV} \tilde{C} Z_cT = 3.34 \tilde{C} \delta \delta c_c$

したがって、 $CoSb_3$ 熱電材料の最適化においてフェルミ エネルギー E_F を最適値に調整すること(キャリア濃度を最 適値に調整することに相当)ができれば熱電性能の向上 が期待できる。 $CoSb_3$ のキャリア濃度を制御するには、Co サイトあるいはSbサイトの元素置換や空隙サイトへの元素 充填が考えられる。さらに、SbサイトをGeとSで置換して Sbを含まないCoGe₁₅S₁₅も検討されている^{22,23)}。



Fig. 13. Z_{p} as a function of chemica potential for CoSb₃.

これらの元素置換あるいは元素充填によって電子構造 も影響を受けるものと推察される。元素置換あるいは元素 充填に関する第一原理計算に基づく調査がいくつか報告 されている^{24,25)}。しかし,電子構造への影響の元素依存性 や置換サイト依存性などの詳細は必ずしも解明されておら ず引き続きその調査により熱電特性への効果について明 らかにすることは重要と考えられる。

4.まとめ

NEGF法を活用したDFT計算をスクテッルダイトCoSb。 に初めて適応してその電子構造およびキャリア輸送係数を 算出した。その結果, CoSb,の電子構造における特徴とし て,価電子帯の非放物線バンドはKaneモデルで記述され る非常に低い有効質量をもち高い正孔移動度20の起源に なっていることが確認された。一方,伝導帯は比較的大き な有効質量をもつバンドが縮退していることが確認され た。この電子構造の特徴を反映して, CoSb,の熱電特性は n型の場合に高いゼーベック係数が期待できる。したがっ てキャリア濃度の最適化を行えば、n型で高い熱電性能が 期待できることが示唆された。状態密度の解析 (PDOS, LDOS)や電子輸送係数の解析からキャリア伝導において Sb₄-Coの相互作用(伝導パス)が輸送特性において重要 な役割を担っていることが示唆された。今後の展開として、 CoSb₃のSbをGe·Sで元素置換したCoGe₁S₁ではSb₄-Co の相互作用に変わり(Ge, S)₄-Coの相互作用がどのように 熱電物性に効果をもたらすのかについて実験研究を行い、 4 員環-Co相互作用の熱電物性への効果を明らかにした いと考えている。

謝辞

本研究は,東京大学VDEC活動を通して,日本シノプ シス合同会社の協力で行われたものである。

参考文献

- NEDO事業紹介/エネルギー/省エネルギー/未 利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発 https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100097.html
- 2) T. Caillat, A. Borshchevsky, and J.-P. Fleurial: Preparation and thermoelectric properties of p- and n-type CoSb₃, in *Proc. 13th Int. Conf. on Thermoelectrics*, Kansas City, MO, 1994, edited by B. Mathiprakasam and P. Heenan, AIP Conf. Proc. No. 316, 58-61 (1995).
- 3) K. Matsubara, T. Iyanaga, T. Tsubouchi, K. Kishimoto, and T. Koyanagi: Thermoelectric properties of (Pd, Co)Sb₃ compounds with skutterudite structure, in Ref. 2, pp. 226-229.
- 4) J. W. Sharp, E. C. Jones, R. K. Williams, P. M. Martin, and B. C. Sales: Thermoelectric properties of CoSb₃ and related alloys, *J. Appl. Phys.* 78, 1013–1018 (1995).
- 5) T. Caillat, A. Borshchevsky, and J.-P. Fleurial: Properties of single crystalline semiconducting CoSb₃, *J. Appl. Phys.* 80, 4442–4449 (1996).
- 6) H. Anno, K. Matsubara, Y. Notohara, T. Sakakibara, and H. Tashiro: Effects of doping on the transport properties of CoSb, J. Appl. Phys. 86, 3780-3786 (1999).
- 7) B. C. Sales. D. Mandrus, and R. K. Williams: Filled Skutterudite Antimonides: A New Class of Thermoelectric Materials, *Science* 272, 1325–1328 (1996).
- 8) L. D. Dudkin and N. K. Abrikosov: A PHYSICOCHEMICAL INVESTIGATION OF COBALT ANTIMODIES, *Zhur. Neorg. Khim.* **1**, 2096 -2105 (1956); *J. Inorg. Chem.* **1**, 169-180 (1956).
- 9) D. J. Singh and W. E. Pickett: Skutterudite antimonides: Quasilinear bands and unusual transport, *Phys. Rev. B* 50, 11235–11238 (1994).
- 10) J. O. Sofo and G. D. Mahan: Electronic structure of CoSb₃: A narrow-band-gap semiconductor, *Phys. Rev.* B 58, 15620-15623 (1998).
- 11) K. Koga, K. Akai, K. Oshiro, and M. Matsuura: Electronic structure and optical properties of binary

skutterudite antimonides, *Phys. Rev. B* **71**, 155119 (2005).

- 12) E. Z. Kurmaev, A. Moewes, I. R. Shein, L. D. Finkelstein, A. L. Ivanovskii, and H. Anno: Electronic structure and thermoelectric properties of skutterudite compounds, *J. Phys.: Condens. Matter* **16**, 979–987 (2004).
- 13) J. Nagao, D. Nataraj, M. Ferhat, T. Uchida, S. Takeya, T. Ebinuma, H. Anno, K. Matsubara, E. Hatta, and K. Mukasa: Phonon behaviors and electronic structures of the filled skutterudite Yb_yCo₄Sb₁₂ compounds: An electron tunneling study, *J. Appl. Phys.* 92, 4135–4137 (2002).
- 14) H. Mori, H. Anno, K. Matsubara: Effect of Yb Filling on Thermoelectric Properties of Ge-Substituted CoSb₃ Skutterudites, *Mater. Trans.* 46, 1476–1480 (2005).
- M. Brandbyge, J. L. Mozos, P. Ordejón, J. Taylor, and K. Stokbro: Density-functional method for nonequilibrium electron transport, *Phys. Rev. B* 65, 165401 (2002).
- 16) T. Yamamoto, K. Watanabe, and K. Mii: Empirical-potential study of phonon transport in graphitic ribbons, *Phys. Rev. B* 70, 245402 (2004).
- T. Markussen, A.-P. Jauho, and M. Brandbyge: Surface-Decorated Silicon Nanowires: A Route to High-ZT Thermoelectrics, *Phys. Rev. Lett.* 103, 055502 (2009).
- 18) T. Kato, S. Usui, and T. Yamamoto: Nanostructural Effects on Thermoelectric Power of Graphene Nanoribbons, *Jpn. J. Appl. Phys.* 52, 06GD05 (2013).
- 19) S. Smidstrup, T. Markussen, P. Vancraeyveld, J. Wellendorff, J. Schneider, T. Gunst, B. Verstichel, D. Stradi, P. A. Khomyakov, U. G. Vej-Hansen, M.-E. Lee, S. T. Chill, F. Rasmussen, G. Penazzi, F. Corsetti, A. Ojanperä, K. Jensen, M. L. N. Palsgaard, U. Martinez, A. Blom, M. Brandbyge, and K. Stokbro: QuantumATK: an integrated platform of electronic and atomic-scale modelling tools, J. Phys.: Condens. Matter. 32, 015901 (2020).
- E. O. Kane: Band structure of indium antimonide, J. Phys. Chem. Solids 1, 249-261 (1957).
- M. Llunell, P. Alemany, S. Alvarez, V. P. Zhukov, and A. Vernes: Electronic structure and bonding in skutterudite-type phosphides, *Phys. Rev. B* 53, 10605– 10609 (1996).

- 22) R. Korenstein, S. Soled, A. Wold and G. Collin: Preparation and characterization of the skutterudite-related phases $CoGe_{1.5}S_{1.5}$ and $CoGe_{15}Se_{15}$, *Inorg. Chem.* **16**, 2344-2346 (1977).
- 23) P. Vaqueiro, G. G. Sobany, and M. Stindl: Structure and electrical transport properties of the ordered skutterudites MGe₁₅S_{1.5} (*M*=Co, Rh, Ir), *J. Solid State Chem.* 181, 768-776 (2008).
- 24) L. Chaput, P. Pécheur, J. Tobola, and H. Scherrer:

Transport in doped skutterudites: Ab initio electronic structure calculations, *Phys. Rev. B* **72**, 085126 (2005).

- 25) D. J. Singh and I. I. Mazin: Calculated thermoelectric properties of La-filled skutterudites, *Phys. Rev. B* 56, R1650-R1653 (1997).
- 26) E. Arushanov, K. Fess, W. Kaefer, Ch. Kloc, and E. Bucher: Transport properties of lightly doped CoSb₃ single crystals, *Phys. Rev. B* 56, 1911–1917 (1997).